磁気軸受の制御 —回転速度の変化への対処と消費電力の削減——

2012SE112 小早川怜志

指導教員:大石泰章

1 はじめに

磁気軸受は磁力を用いて,回転体を非接触支持する軸受 である.磁気軸受はこの非接触支持することができるとい う特徴により摩擦や磨耗が極めて少ない、そのためメンテ ナンスの必要性が少なく、潤滑油を用いないので周りの環 境を汚染することが少ない. これらの利点を活かし. 現在 では真空ポンプやクリーンルーム用ロボットなどに応用さ れている [1][2].

回転体を安定して非接触支持するためには、回転体の運 動にあわせて適切に磁力を制御することが不可欠である. 磁気軸受のダイナミクスは回転体の回転速度に影響される が、このことが磁気軸受の制御を難しくしている、この間 題に対処するため、本研究では回転速度に対して、ロバス トな LQ 制御器を設計する.また,磁気軸受には電磁石に 流すバイアス電流が原因でランニングコストが大きくなっ てしまうという欠点もある.この問題に対処するために, 本研究ではバックステッピング法に基づいて,バイアス電 流を使わない制御器を設計する.

磁気軸受の数学モデル $\mathbf{2}$

制御対象である磁気軸受は LaunchPoint 社の MBC500 である.その概略図を図1に示す.



図1 MBC500の概略図

回転体の左右両端には鉛直,水平方向にそれぞれ1対 の電磁石がついていて、その外側にはギャップセンサがあ る.回転体に対して, X 軸は回転軸方向, Y 軸は水平方 向, Z 軸は鉛直方向にとる. ϕ は X 軸回りの回転角, θ は Y軸回りの回転角, ψ はZ軸回りの回転角を表す.pは回 転体の回転速度, y は回転体の重心の Y 軸方向の変位, z は同じく Z 軸方向の変位である. 電磁石吸引力や電磁石 と回転体のギャップに関して, 添字 lv は左鉛直方向, lh は左水平方向, rv は右鉛直方向, rh は右水平方向を表す. 例えば、 f_{lv} は左鉛直方向の電磁石吸引力で、 f_{lh} 、 f_{rv} 、 f_{rh} も同様に各方向の電磁石吸引力である.glv は左鉛直方向 いてロバストな制御器を設計する.

の定常ギャップからの変位で、glh, grv, grh も同様に各方 向の定常ギャップからの変位である. 制御対象の物理パラ メータを表1に示す.

表1 物理パラメータ

パラメータ	記号	重
回転体の質量	m	0.277064[kg]
回転体の重心と電磁石の距離	$l_{ m m}$	0.1105[m]
X 軸回りの慣性モーメント	$J_{\rm X}$	$1.5 \times 10^{-5} [\text{kgm}^2]$
Y 軸回りの慣性モーメント	$J_{\rm Y}$	$1.343 \times 10^{-3} [\text{kgm}^2]$
定常ギャップ	G	0.4×10^{-3} [m]
電磁石吸引力の係数	k	2.8×10^-7
鉛直方向の定常電流	I_{lv}, I_{rv}	0.1425[A]
水平方向の定常電流	I_{lh}, I_{rh}	0[A]

文献 [2], [3] に基づき必要な修正を加えて導いた glv に 関する運動方程式を以下に示す:

$$\ddot{g}_{lv} = \frac{pJ_{\rm X}}{2J_{\rm Y}}(\dot{g}_{rh} - \dot{g}_{lh}) + \frac{1}{m}(f_{lv} + f_{rv}) + \frac{l_{\rm m}^2}{J_{\rm Y}}(f_{lv} - f_{rv}).$$
(1)

ここで, g_{rv} , g_{lh} , g_{rh} も同様に求めることができる.

本研究では状態変数を x(t)= $[g_{lv} g_{rv} g_{lh} g_{rh} \dot{g}_{lv} \dot{g}_{rv} \dot{g}_{lh} \dot{g}_{rh}]^{\mathrm{T}}$,入力を $u(t) = [f_{lv} f_{rv} f_{lh} f_{rh}]^{\mathrm{T}}$ とし,以下の状態空間表現を 用いる:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t).$$
(2)

ただし.

磁気軸受のダイナミクスは回転体の回転速度 p に影響さ れるため,変動パラメータ p に対して行列多面体表現を用

3.1 最適レギュレータ理論

最適レギュレータ理論では可制御である状態空間表現に 対して,以下の評価関数を考える:

$$J = \int_0^\infty (x(t)^{\rm T} Q x(t) + u(t)^{\rm T} R u(t)) \, \mathrm{d}t.$$
 (3)

Q, *R* は式 (3) の重み行列である.

3.2 行列多面体表現

回転体の回転速度 p は変動パラメータであり、行列 A は p の 1 次関数である.また p は以下をみたす:

$$p \in [p_{\min}, p_{\max}] = [0, 2.6180 \times 10^3].$$
 (4)

 $p = p_{\min}$, p_{\max} のときの行列 A を A_{\min} , A_{\max} と表す.

3.3 LMI 条件式

LMI 条件式 (6), (7), (8) を用いて J の上界 γ の最小化 を行う.

minimize trace[Z]
$$(5)$$

subject to

$$\begin{pmatrix} -\operatorname{He}[A_{\max}X + BF] & X^{\mathrm{T}}Q_{\mathrm{h}} & F^{\mathrm{T}}R \\ Q_{\mathrm{h}}X & I & O \\ RF & O & R \end{pmatrix} > 0, \quad (6)$$

$$(-\operatorname{He}[A + X + BF] - X^{\mathrm{T}}Q_{\mathrm{h}} - F^{\mathrm{T}}R)$$

$$\begin{pmatrix} -\operatorname{He}[A_{\min}X + BF] & X^{T}Q_{h} & F^{T}R \\ Q_{h}X & I & O \\ RF & O & R \end{pmatrix} > 0, \quad (7)$$

$$\begin{pmatrix} Z & I \\ I & X \end{pmatrix} > 0. \tag{8}$$

ただし, Q_h は $Q = Q_h^T Q_h$ をみたす正方行列であり, He[M] = $M + M^T$ である.重み行列 Q, R は次のように 定める:

$$Q = \text{diag}(25, 25, 170, 170, 1, 1, 1, 1),$$
 (9)

$$R = I. \tag{10}$$

3.4 シミュレーション

ロバスト LQ 制御器を用いてシミュレーションを行った 結果,回転速度 $p \in 3.3 [rad/s^2]$ 増加させ外乱を加えても ギャップを安定化することができた. 図 2 はそのシミュ レーション結果である.



図 2 ロバスト LQ 制御器を用いたときのギャップ

4 ゼロバイアス制御

磁気軸受には電磁石に流すバイアス電流が原因でラン ニングコストが大きくなってしまうという欠点がある.こ の問題に対処するために文献 [3] を参考にバックステッピ ング法を用いて,バイアス電流を用いない制御器を設計す る.

参考文献 [3] を参考にバックステッピング法を行った. 図 3 はゼロバイアス制御を行ったときとロバスト LQ 制御 を行ったときの消費電力のシミュレーションである.下の グラフがゼロバイアス制御を行ったときのものである.



図 3 ゼロバイアス制御とロバスト LQ 制御を行ったとき の消費電力の比較

図3からゼロバイアス制御を行ったときの方が消費電力 が少ないことがわかる.

5 おわりに

本研究では磁気軸受の回転速度 p の変化に対処するた め,行列多面体表現を用いてロバスト LQ 制御器を設計し た.また,磁気軸受のランニングコストがかかってしまう という欠点に対して,文献 [3] を参考にバイアス電流を使 わない制御器をバックステッピング法を用いて設計した. 今後の課題は設計した制御器を実験機に実装することであ る.MBC500 では,各方向で対になった電磁石の入力を 等しくするようにしなければならないという制約があり, ゼロバイアス制御をいかにして実装するかという困難が ある.

参考文献

- [1] 樋口俊朗・岡宏一・菅原宏:「磁気軸受を利用したクリーンルーム用ロボットの開発」,生産研究,第40巻10号(1988.10).
- [2] 滑川徹・篠塚亙:「初期状態の不確かさを考慮した H_∞DIA 制御の磁気軸受への応用」,「運動と振動の 制御」シンポジウム講演論文集,第8号 (2003), pp. 448-453
- [3] 酒井克章・野波健蔵・有我祐一:「バックステッピング 法による磁気軸受系の消費電力型非線形制御」,日本機 械学会論文集(C編),67巻664号(2001.12).
- [4] 川田昌克:「MATLAB/Simulink による現代制御入 門」,森北出版,東京, 2011.